

2026年 10月 9日

クミアイ化学工業株式会社

各位

中国におけるピロキサスルホン重要中間体物質特許権
侵害訴訟の新たな和解成立について

クミアイ化学工業株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：横山優、以下、「当社」）は、当社の主力除草剤ピロキサスルホン関連の特許ポートフォリオの一環であり、その製造に使用される重要中間体を保護する特許（ZL201210121587.2、以下、「本特許」）に基づき提起した中国企業2社との特許侵害訴訟に関し、当社の勝訴的和解により解決したことをお知らせいたします。

本和解契約において、当該中国企業2社は本特許の有効期間中、いかなる方法によっても本特許を侵害しないことを確約いたしました。また、当該中国企業2社より当社に対し、和解金が支払われております。

当社のピロキサスルホン（ブランドネーム：AXEEV®）製品は長年にわたり世界の市場において使用され、高い信頼を得ています。また、当社は、ピロキサスルホンの中間体とその製造に関わる特許を含む、特許ポートフォリオを中国に限定されずグローバルに保有しています。

当社は、知的財産権が農業産業にとって非常に重要であると考えており、中国および世界中で知的財産権の行使に取り組んでいます。

<本件に関するお問い合わせ先>

クミアイ化学工業株式会社

お問い合わせフォーム (<https://www.kumiai-chem.co.jp/inquire/>)